24aD44P

高熱負荷によって溶融したタングステンの表面特性 **Properties of Tungsten surface melted by high heat flux**

浜地 志憲¹, 時谷 政行¹, 増崎 貴¹, 坂本 隆一¹, 大宅 諒², Heun Tae Lee², 上田 良夫², 相良 明男¹

Y. Hamaji¹, M. Tokitani¹, S. Masuzaki¹, R. Sakamoto¹, M. Oya², H.T. Lee², Y.Ueda², A. Sagara¹

¹核融合研²阪大院工 ¹NIFS²Osaka Univ.

1. 緒言

タングステン材料は、中性子照射による放射 化の度合いが小さく、加えて優れた熱的特性を 持つため、DEMOやそれ以降の核融合炉のダイ バータのアーマー材としての利用が計画され ている。しかしタングステンは金属材料であり、 off-normalな事象、つまりディスラプションVDE、 非接触プラズマの維持失敗による接触プラズ マ化などによって材料の表面が溶融し、表面に 溶融層が形成したり、コンポーネントの変形が 起きることが考えられる。大型装置においては コンポーネントの交換は容易ではなく、表面な どの一部に溶融層が形成された場合でも運転 を継続することが予想される。溶融層の形成が 材料の諸特性に与える影響の評価が上記の観 点から必要である。本研究では、熱負荷試験装 置を用いてタングステン材料を溶融させ、その 表面形状の変化を調べた。

2. 実験

タングステン溶融実験は、超高熱負荷試験装 置ACT2(Active Cooling Teststand 2)を用いて 行った。試料加熱には入射電子エネルギー40 keVの電子ビームを用い、照射電流を変化させ て熱負荷を20~60 MW/m²範囲で変化させた。 ビーム照射は電磁偏向レンズを用いて制御し、 試料上とビームダンプ上を高速で移動させる ことで短いパルスを実現させている。照射する 電子ビームのスポットはガウシアン様の強度 分布を持っており、スポット径はFWHMで約9 mmである。ビームの照射時間は数 msから1 s 程度まで変化させた。試料には10 x 10 mm x t1 mmのタングステン小片試料を用い、グラファ イト製の試料ホルダに設置して照射を行う。

ビーム照射中のタングステン試料の放射や 表面から放出されるドロップレットは高速カ メラを用いて撮影し、ドロップレットの放出速 度を計算した。

3. 結果

図1に示したのは、約60 MW/m²、0.1sの熱負 荷によって形成された溶融資料写真である。試 料の表面に熱負荷によって同心円状の溶融痕 が形成されていることが分かる。これは熱負荷 による表面温度上昇によって上昇した蒸気圧 の反作用によるものであると考えられる。また、 照射中の高速カメラの測定からドロップレッ トの表面からの放出が見られた。これは溶融層 の一部で沸騰現象が起こっており、タングステ ン蒸気の泡が表面に到達して破裂する際に放 出が起きていることを示唆している。高速カメ ラの測定から見積もられたドロップレットの 速度は数 m/sのオーダーであり、この速度はプ ラズマ照射による先行研究でも観測された速 度であった[1]。ドロップレットの放出はプラズ マ中へのタングステンイオンの混入の原因と なり、加えて材料の損耗を速めて寿命を減少さ せてしまうため、熱負荷のピーク値がELM等と 比較して小さい場合でもoff-normalな自称にお いて上記のような損耗が懸念される。



図 1 約 80 MW/m², 0.1 s の照射を受け たタングステン材料の溶融痕

 G. De Temmerman, J. Daniels, K. Bystrov, M. a. van den Berg, J.J. Zielinski, Nucl. Fusion 53 (2013) 023008.